



VISTA 1



VISTA 2



VISTA 3



VISTA 4



RILIEVO FOTOGRAFICO - PUNTI DI VISTA

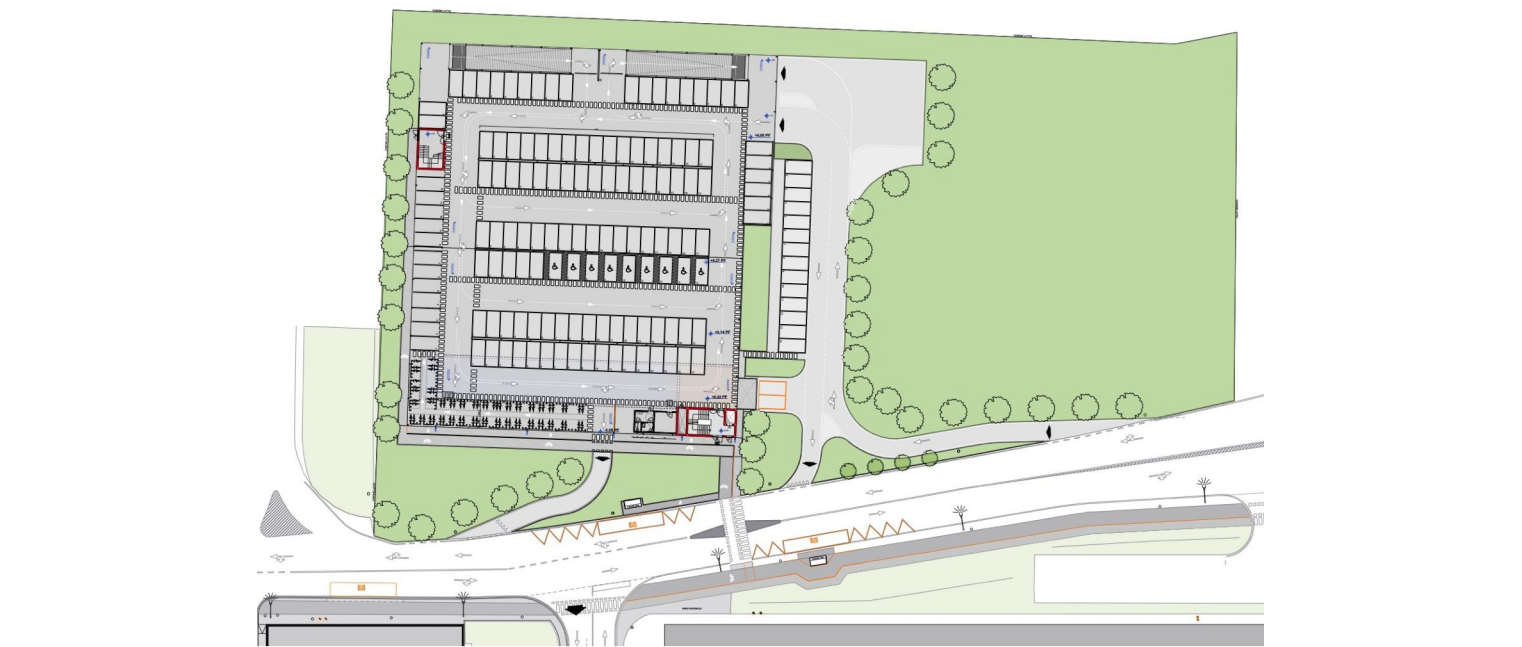
COMMITTEEN E
SOGGETTO PROPONENTE:
 **MITSUBISHI CHEMICAL
ADVANCED MATERIALS**
Piazza Della Repubblica, 5
20121 Milano (MI)
 **CPC srl**
Via Del Tirassegno, 55
41122 Modena (MO)

INNOVATIVE SOLUTIONS srl
Corso Canalgrande, 9
41122 Modena (MO)
MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS srl
Piazza Della Repubblica, 5
20121 Milano (MI)
CPC srl
Via Del Tirassegno, 55
41122 Modena (MO)

ENTE:
 **Comune
di Modena**

AMPLIAMENTO DEL COMPARTO INDUSTRIALE PRODUTTIVO CPC-MCAM
AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. 24/2017
- REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO MULTIPIANO -

PROCEDIMENTO UNICO L.R. 24/2017 ART.53



FASE:	FABBR:	DISCIPLINA:	PROGR:	REVISIONE:	FABBRICATO:
PDC	MP	A	01.05	rev04	MP

OGGETTO:	04	12/06/2024	AGGIORNAMENTO
INQUADRAMENTO GENERALE	03	08/04/2024	EMISSIONE
RILIEVO FOTOGRAFICO	02	13/03/2024	EMISSIONE
FILE PDF: PDC_MP_A-01.05_rev04_RILIEVO FOTOGRAFICO.pdf	00	26/01/2024	EMISSIONE
CODICE PROGETTO: P1139-21	REV.	DATA	DESCRIZIONE
FILE: P1139 CPC ESE IN			

TIMBRI: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E INTEGRATA:

PROSPAZIO
ARCHITECTURE - ENGINEERING
PROSPAZIO S.C.a.r.l.
Via Regina Paola, 86/9
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 91.94.34
info@prospazio.com
www.prospazio.com



COORDINAMENTO	ING. GIULIO RIMINI	STUDIO ARCHITETTONICA S.R.L.	COMMITTENTE	ING. CARLO MUZZARELLI
ARCHITETTONICO	ING. GIULIO RIMINI	STUDIO ARCHITETTONICA S.R.L.	SINDACO	ING. BARBARA NEROZZI
STRUTTURE	ING. DANILLO DALLARI	STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI DALLARI-FREDA	RUP	
ELETTRICO	ING. MAURIZIO MANZINI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO MANZINI		
MEC-ANTINCENDIO	Per.Ind. PAOLO BURANI	STUDIO BURANI-RODOTTI		
GEOLOGO	DOCT. GEOL. FRANCESCO DETTORI			
ACUSTICA			DISEGNATORE:	arch. Carla Chiarini
			RESPONSABILE:	geom. Adriano Larocca

È vietato l'uso di copie non autorizzate di questo disegno, nonché qualsiasi riproduzione, parziale o totale, e qualsiasi forma di trasmissione a concorrenti o a terzi senza previa autorizzazione scritta. (Prescrizioni di legge vigenti per la tutela del diritto di proprietà intellettuale e industriale).